

中村理紗

Risa Nakamura

學歷

帕森設計學院 (Parsons School of Design)

紐約

藝術學士學位 BFA

主修: 傳達設計 (Communication Design)

就讀期間: 2021年9月 - 2025年5月

技能

軟體工具:

Adobe Illustrator、Photoshop、InDesign、XD、
Figma、Canva、基本 HTML/CSS

設計技能:

字體設計、色彩理論、版面編排

軟實力:

時間管理、跨部門溝通、團隊合作

語言能力:

中文(母語)、英文(流利)、日文(母語)

工作經驗

視覺設計師 (飾品品牌重建)

eolo, 北京

2025年7月 - 2026年1月

設計品牌識別元素, 包括標誌、包裝與視覺規範

製作拍攝情緒板並統籌整體視覺風格

製作品牌手冊以建立統一的視覺標準

設計社群媒體視覺與內容模板

參與門店設計, 負責版面與陳列概念

春季實習生

The Style That Binds Us, 紐約

2025年2月 - 2025年5月

設計客戶簡報與情緒板, 以支持造型概念與品牌故事呈現。

製作 Instagram 限時動態內容, 以提升社群媒體互動與參與度

平面/包裝設計實習生

Moshi (台灣台北)

2023年6月 - 2023年8月

iPhone 15 手機殼包裝設計

咖啡應用程式 UI/UX 設計

協助產品設計部門、主管與行銷團隊

與設計團隊共同參與腦力激盪會議, 執行設計策略

+1 917-445-3016

nakarisa1018@gmail.com

<https://www.risanakamura.com/>